

(11)Publication number:

06-347753

(43)Date of publication of application: 22.12.1994

(51)Int.Cl.

G02F 1/133 G02F 1/136 G09G 3/36 H01L 29/784

(21)Application number: 05-181821

(71)Applicant:

PRIME VIEW HK LTD

(22)Date of filing:

16.06.1993

(72)Inventor:

LEE SYWE N

HY DYI-CHUNG

(30)Priority

Priority number: 93 55688

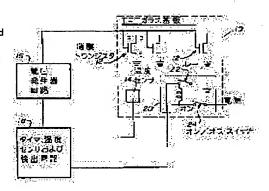
Priority date: 30.04.1993

Priority country: US

(54) METHOD AND DEVICE FOR RECOVERING THRESHOLD VOLTAGE FOR AMORPHOUS SILICON THIN FILM TRANSISTOR DEVICE (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a method and a device capable of simply and easily recovering the shift of threshold voltage for an amorphous silicon thin film transistor(TR) liquid crystal display(LCD) device.

CONSTITUTION: Gate voltage Vg is supplied to respective TRs in using out of plural thin film amorphous silicon TRs 12 deposited on a substrate 10, so that threshold voltage Vth is shifted with the lapse of time. Time when the LCD device is not used is detected, and when the LCD device is not used, voltage Vg' having polarity reversed from that of the voltage Vg is generated and sent to the gates of the TRs in the LCD device, so that the voltage Vth is shifted in the reverse direction against the shift generated by the voltage Vg. Consequently effective driving voltage for the TRs in the LCD device can be held.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.10.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

22.04.1997

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Japanese Publication for Unexamined Patent Application No. 347753-1994 (Tokukaihei 6-347753)

A. Relevance of the above-identified Document

This document has relevance to claims 1 and 8 of the present application.

B. <u>Translation of the Relevant Passages of the Document</u> [MEANS TO SOLVE THE PROBLEMS]

[0018]

According to the present invention, it is possible to obtain a method for restoring the threshold value voltage Vth of the thin film amorphous silicon transistor deposited on the substrate. Each transistor constitutes a pixel element of an LCD display device, and a gate voltage Vg is applied to each transistor while being used, thereby shifting Vth with passage of time. The method includes the steps of detecting a time at which the LCD display device is not used; generating a voltage Vg' whose polarity is opposite to a voltage Vg in the case where the LCD display device is not used; and applying the voltage Vg' to a gate of a TFT transistor of the LCD display device. Thus, Vth is shifted in a direction opposite to a shifting direction caused by Vg. As a result, an available driving voltage is maintained with respect to the pixel element of the LCD display device.

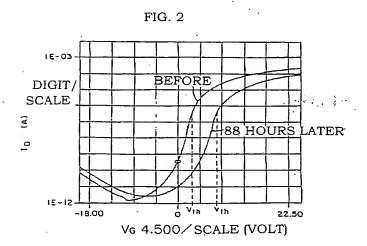
[EXAMPLE]

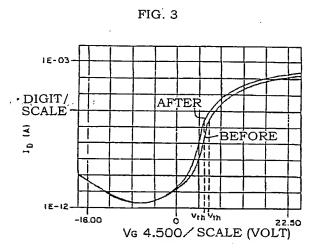
[0020]

Fig. 2 shows a typical threshold voltage shift with respect to the amorphous silicon after applying an alternating current of 30V to the gate for approximately 88 hours. As apparent from Fig. 2, after using the device for 88 hours, Vth shifted by approximately 5V.

[0021]

Fig. 3 is a graph showing a condition under which the threshold value voltage obtained by the present invention is restored. Fig. 3 shows that: while the TFT-LCD display device is being OFF, after a negative voltage of 20V is applied to the TFT gate for approximately 16 hours, Vth is restored so as to be within a range of approximately 0.9V of the initial Vth. If a more negative voltage is applied to the gate and/or the application is performed for a longer time, it is possible to restore the threshold value voltage completely to the original threshold value voltage.





(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-347753

(43)公開日 平成6年(1994)12月22日

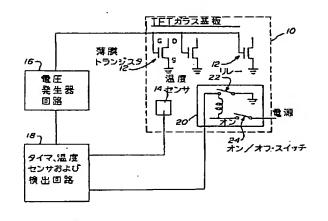
(51) Int.Cl. ⁵ G 0 2 F 1/133 1/136 G 0 9 G 3/36	酸別記号 5 5 0 5 0 0	庁内整理番号 9226-2K 9119-2K	FΙ	技術表示箇所
H01L 29/784			•	
		9056-4M		29/78 311 T 未請求 請求項の数19 書面 (全 7 頁)
(21)出願番号	特顯平5-181821		(71) 出願人	594048932
		•		プライム ピュー エイチケイ リミテッ
(22)出顧日	平成5年(1993)6	月16日		k
601 医生物 主用或目	0.5.5.0.0			ホンコン,カウルーン,チムシャツイ イ
(31)優先権主張番号				ースト, モディ ロード 77, チャイナケ
(32) 優先日	1993年4月30日		-	ム ゴールデン プラザ, スウィート
(33)優先権主張国	米国(US)		(ma) man ta	1507
			(72)発明者	
				台湾、台北、ネイ - フ、ウェン デル
				ロード 111 5 フロアー
		•	(74)代理人	弁理士 浅村 皓 (外3名)
		٠.		
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 アモルファス・シリコン薄膜トランジスタ装置の閾値電圧を回復するための方法と装置

(57)【要約】

【目的】 アモルファス・シリコン薄膜トランジスタ液 晶表示装置の閾値電圧のシフトを回復する、簡単でかつ 容易に実施可能な、方法と装置を提供する。

【構成】 基板の上に沈着された薄膜アモルファス・シリコン・トランジスタの中の使用中のトランジスタのおのおのに対し、ゲート電圧 V_g が供給され、それにより、閾値電圧 V_{th} が時間の経過と共にシフトする。本発明の方法と装置は、液晶表示装置が使用されていない時を検出し、かつ、液晶表示装置が使用されていない時 V_g に対して反対の極性の電圧 V_g 'を発生し、かつ、液晶表示装置のトランジスタのゲートに V_g 'を送り、それにより、 V_g により生じたシフトと反対の方向に V_g とれた。このようにして、液晶表示装置のトランジスタに対し、有効駆動電圧を保持することができる。



BEST AVAILABLE COPY

YARIG SLEEP WAY TOWN

【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶表示装置(LCD)の基板の上に沈 着された薄膜アモルファス・シリコン・トランジスタに おいて

(イ) ゲート電圧 V_g と反対の極性を有する電圧 V_g 'を発生する段階と、(ロ) 前記 L C D 表示装置 のトランジスタが有効駆動電圧を保持するために前記ゲート電圧 V_g により生ずるシフトと反対の方向に関値電圧 V_t hをシフトさせるように、前記 L C D 表示装置がオフ状態にある時にのみ、前記 L C D 表示装置がオフ状態にある時にのみ、前記 L C D 表示装置がおフ が を加える 段階と、を有し、前記 L C D 表示装置がオン状態にある時にかられるのだが一ト電圧 V_g が加える 時記 V_t hが時間の経過と共にシフトする、前記薄膜アモルファス・シリコン・トランジスタの前記 関値電圧 V_t hを回復するための方法。

【請求項2】 請求項1記載の方法において、 前記LCD表示装置がオフ状態にある時を検出するため に前記LCD表示装置に1つの回路を接続する段階を、 さらに有する、前記方法。

【請求項3】 請求項1記載の方法において、 前記LCD表示装置がオン状態にある時間の量を検出す る段階を、さらに有する、前記方法。

【請求項4】 請求項1記載の方法において、 前記LCD表示装置がオン状態にある時の前記LCD表 示装置の基板の温度を検出する段階を、さらに有する、 前記方法。

【請求項 5 】 請求項 1 記載の方法において、 前記 LCD表示装置がオン状態にある時間の前記量に比例した大きさで前記電 EV_g を発生する段階を、さら に有する、前記方法。

【請求項6】 請求項4記載の方法において、 前記LCD表示装置がオン状態にある時間の前記量に比例しかつ前記LCD表示装置がオン状態にある時の前記 LCD表示装置の温度に比例した大きさで前記電圧 Vg'を発生する段階を、さらに有する、前記方法。

【請求項7】 請求項1記載の方法において、 予め定められた時間に対し、かつ、予め定められた大き さで、前記LCD表示装置トランジスタに電圧 V_g を 加える段階を、さらに有する、前記方法。

【請求項8】 請求項1記載の方法において、 電池電源で電圧 V_g を発生する段階を、さらに有する、前記方法。

【請求項9】 請求項1記載の方法において、前記トランジスタが、前記LCD表示装置の基板の上に、データ駆動装置(列駆動装置)と、セレクト駆動装置(行駆動装置)と、画素素子と、トランジスタとを有する、前記方法。電池電源で電圧Vg¹を発生する段階を、さらに有する、前記方法。

CD表示装置基板の温度を検出する前記段階が前記LCD表示装置の基板の上に温度センサを備える段階を、さらに有する、前記方法。

【請求項11】 請求項4記載の方法において、前記L CD表示装置の温度を検出する前記段階において前記L CD表示装置の基板に隣接して温度センサを備える段階 を、さらに有する、前記方法。

【請求項12】 請求項11記載の方法において、前記 温度センサが、熱電対センサと、ダイオード・センサ と、抵抗器センサとを包含するセンサ群から選定された センサである、前記方法。

【請求項13】 液晶表示装置(LCD)が使用されていない時を検出するために前記LCD表示装置に動作可能に接続された検出装置と、

前記LCD表示装置が使用されていない時、ゲート電圧 V_g と反対の極性の電圧 V_g を発生するために前記検 出装置に動作可能に接続された電圧発生装置と、を有し、かつ、

前記LCD表示装置のトランジスタに対し有効駆動電圧を保持するために、前記LCD表示装置が使用されていない時にのみ、閾値電圧 V_{th} を減少させるために、前記LCD表示装置の前記トランジスタのゲートに前記電圧 V_{g} を加える段階を有する、

前記LCD表示装置の使用の期間中に前記トランジスタのおのおのにゲート電圧 V_g を加え、それにより、時間の経過と共に前記閾値電圧 V_{th} を増大させる、LCD表示装置の基板の上に沈着された薄膜アモルファス・シリコン・トランジスタの閾値電圧 V_{th} を回復するための装置。

【請求項14】 請求項13記載の装置において、 前記LCD表示装置が使用されている時間の量を検出す る装置を前記検出装置が有することと、

前記LCD表示装置が一定の時間の間使用されないでいる時にのみ、かつ、前記LCD表示装置が使用された時間の量に比例する大きさで、前記電圧Vg′が前記トランジスタのゲートに加えられることと、をさらに有する、前記装置。

【請求項15】 請求項14記載の装置において、前記LCD表示装置の使用の期間中前記LCD表示装置の通度を検出する装置を前記検出装置が有することと、前記LCD表示装置が使用されている期間中、一定の量の時間の間、および、前記LCD表示装置の温度に比例する大きさで、前記電圧Vg′が加えられることと、をさらに有する、前記装置。

【請求項16】 請求項15記載の装置において、前記 温度検出装置が前記LCD表示装置の基板の上に沈着さ れた温度センサを備えた、前記装置。

【請求項17】 請求項15記載の装置において、前記 温度検出装置が前記LCD表示装置の基板に隣接して配

【請求項10】 請求項4記載の方法におして、前記上ABLE COPY

【請求項18】 請求項17記載の装置において、前記 温度センサが熱電対センサと、ダイオード・センサと、 抵抗器センサとを包含するセンサ群から選定されるセン サである、前記装置。

【請求項19】 請求項13記載の装置において、前記 電圧発生装置が電池電源を有する、前記装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

è ş

【産業上の利用分野】本発明は、全体的にいえば、アモルファス・シリコン(a-Si:H)薄膜トランジスタ 10 (TFT)装置に関連する、閾値電圧シフトの回復を行う方法と装置に関する。さらに詳細にいえば、本発明は、データ駆動装置回路および走査駆動装置回路のような液晶表示装置(LCD)に用いられる、または、画素スイッチング素子に用いられる、アモルファス・シリコン薄膜トランジスタ装置に使用されることを目標としている。

[0002]

【従来の技術およびその問題点】アモルファス・シリコンTFT装置は、そのスイッチング特性が良好であるために、活性マトリックスLCD表示装置に広く用いられている。けれども、動作中の閾値電圧のシフトにより、アモルファス・シリコンの不安定性をもたらす。このように、LCD表示装置の使用中、温度および印加電圧のような因子が変化して、装置の特性を変えてしまうことがある。調査の結果、この閾値電圧の時間変化はゲート・バイアス電圧の変化によることが分かっている。装置が高い温度条件で使用される程、閾値電圧のシフトが加速される。

【0003】 閾値電圧 V_{th} は、グラフの形式にプロットした時、縦軸に沿ってのTFTドレイン電流 I_{ds} の平方根のプロットにより、交差する横軸に沿ってのTFT装置のゲートの電圧 V_{g} として定義される。LCD表示装置の動作の際、LCD表示装置のTFT画素素子を駆動するのに十分な電流を与えるのに、 V_{th} より大きいゲート電圧 V_{g} が必要である。 V_{th} が時間と共にシフトすると、そしてそれが高い温度で加速されると、ゲートとソースとの間の有効駆動電圧が小さくなり、そしてまた、LCD-TFT表示装置の特性が劣化することになる。

【0004】したがって、閾値電圧 V_{th} のシフトは、画素 T_F T を適切に開くまたは閉じるためのゲート電圧 V_g に不安定性をもたらすから、LCD 表示装置の寿命内の期間中、閾値電圧 V_{th} を保持することは非常に重要であり、かつ、好ましいことである。

【0005】例えば、図1に示されているように、正の 40 ボルトの直流電圧がTFT装置のゲートに25℃で 約15時間加えられる時、6 ボルトないし7 ボルトの閾 値電圧 V_{th} のシフトが起こり得る。図2に示されているように、デューティ・サイクル50%の30 ボルトの

交流パルスがTFT装置のゲートに約88時間加えられる時、約5ボルトの V_{th} のシフトが起こり得る。閾値電圧のシフトの方向は、与えられたTFT装置のゲートとソースとの間の電圧の符号に依存する。負の直流電圧がTFT装置のゲートに一定の時間間隔の間加えられる時、負の閾値電圧のシフトが起こる。例えば、図1において、負の20ボルトの電圧がTFT装置のゲートに加えられる時、約2.3ボルトの V_{th} の負のシフトが示されている。

【0006】 閾値電圧 V_{th} のシフト ΔV_{th} を記述するのに通常用いられる方程式は、下記の式により表される。

[0007]

【数1】 $\triangle V_{th} = A exp(-Ea/kT)$ (log t) $\alpha V_g \beta$ 、

【0008】ここで、Aは定数、kはボルツマン定数、 TはTFT装置の絶対温度、tはTFT装置のゲートに バイアスVgが加えられる時間の量である。活性化エネルギEa、および、パラメータ α およびパラメータ β は、よく知られた方法である最小自乗適合法により、実験で得られた最良値である。それは、これらのパラメータは、アモルファス・シリコン試料の性質と、表示装置に用いられる絶縁体の性質と、に依存するからである。 【0009】前記の方程式は、閾値電圧 V_th が温度と、時間と、ゲート電圧とに、どのように依存しているかを明確に示している。この現象を説明する1つの理論は、 ΔV_th を窒化物の中の電荷捕獲のためであるとする理論である。また別の理論は、アモルファス・シリコン薄膜の積層の中に準安定Siググリング・ボンドが生成するためであるとする理論である。

【0010】TFT-LCD装置が80℃で約10,000時間動作した後、約4ボルトの電圧シフトが観測された。通常、十分な駆動電流を保持するために、表示装置の寿命期間内において、 ΔV_{th} が2ボルト以下であることが必要である。投影形TVのような厳しい応用では、TFT装置は常に高い温度条件の下で動作し、そして、 AV_{th} は短い時間間隔の間に大幅に大きくなるであろう。 ΔV_{th} が大きくなると予想されるまた別の応用は、航空機または自動車への応用である。

【0011】 TFTーLCD表示装置の動作の際、アモルファス・シリコンTFT装置の移動度が小さいために、この表示装置の画素または他の素子を駆動するのに十分な電流を得るには、高いゲート電圧が必要である。 V_{th} がシフトすると、それはゲートとソースとの間の有効駆動電圧を小さくし、それにより、ソース・ドレイン電流 I_{ds} が小さくなり、その結果、特性が劣化する。したがって、表示装置の寿命の期間内において、 V_{th} のシフトを小さな値に保持することが強く要請される。

50 【0012】閾値電圧V_{th}のシフトを小さな値に保持

BEST AVAILABLE COPY

する、および/または、遅くする、いくつかの方法が知られている。良く知られている1つの方法は、例えば、LCD表示装置を高温度の炉の中で一定の時間の間ベーキングすることにより閾値電圧V_{th}のシフトを遅くする、高温度焼き鈍しの方法である。けれども、TFT-LCD表示装置が組み立てられた後、それに対し焼き鈍しを行うことは実際的ではなく、また費用もかかる。

【0013】 ΔV_{th} を制御する別の方法は、 ΔV_{th} がゲート電圧 V_g に比例するので、加えるゲート電圧 V_g を小さくする方法である。けれども、アモルファス・シリコンTFT装置の移動度が小さいために、他の素子を駆動するのに十分な電流を得るには、高いゲート電圧が必要である。したがって、ゲート電圧を低くすると、LCD表示装置の特性が大幅に劣化するという結果を生ずる。

【0014】第3の方法は、正方向にシフトする V_{th} を「もとに戻すように駆動する」ために、負にバイアスされた電圧を用いる方法である。この方法は、TFT装置の走査線が作動されていない間、その走査線にゲート電圧を加える方法である。この方法は、加えられた負のゲート電圧の大きさと継続時間とに実際的な限界があるために、 V_{th} のシフトを最小にするためには複雑な解析を必要とする。それは、各フレームに対し、各走査線が1秒の1/60の間にオンにならなければならないからである。このために、 V_{th} のシフトを適切に行うのに必要な回路は、非常に複雑なものとなる。

[0015]

【問題点を解決するための手段】したがって、本発明の 1つの目的は、アモルファス・シリコンのTFT-LC D装置の閾値電圧のシフトの回復を、改善された方式で 行う、方法と装置を得ることである。

【0016】本発明の別の目的は、閾値電圧のシフトを 小さくするために、簡単でかつ容易に実施できる、方法 と装置を得ることである。

【0017】本発明のさらに別の目的は、TFT-LC D装置がオフであり、かつ、使用されていない間に、関値電圧のシフトを回復するための方法と装置を得ることである。

【0018】本発明により、基板の上に沈着された薄膜アモルファス・シリコン・トランジスタの閾値電圧Vthを回復するための方法が得られる。トランジスタのおのおのはLCD表示装置の画素素子を構成し、そして、使用期間中これらのトランジスタのおのおのにゲート電圧Vgが加えられ、それにより、Vthを時間の経過と共にシフトさせる。この方法は、LCD表示装置が用いられていない時を検出する段階と、LCD表示装置が用いられていない時Vgと反対の極性を有する電圧Vg′を発生する段階と、LCD表示装置のTFTトランジスタのゲートにVg′を加える段階と、を有する。このことにより、Vgにより生ずるシフトと反対の方向に

V_{th}をシフトさせる。それにより、LCD表示装置の 画素素子に対し、有効駆動電圧が保持される。

[0019]

【実施例】本発明の前記目的およびその他の目的は、添付図面を参照しての好ましい実施例に関する詳細な下記説明により、さらに明確に理解することができるであろう。

【0020】図2は、交流30ボルトを約88時間ゲートに加えた後、アモルファス・シリコンに対する典型的な閾値電圧シフトを示す。図2から分かるように、この88時間の使用の後、 V_{th} は約5ボルトだけシフトした。

【0021】図3は、本発明により得られた閾値電圧の回復のグラフである。図3は、TFT-LCD表示装置がオフにされている期間中、負の20ボルトが約16時間の間TFTゲートに加えられた後、 V_{th} が、最初の V_{th} の約0.9ボルトの範囲内に回復していることを示す。もしさらに長い時間、および/または、さらに高い負の電圧がゲートに加えられるならば、閾値電圧はも20でどの閾値電圧に完全に回復することができる。

【0022】TFT装置のゲートに加えられる負の直流 電圧の大きさ、およびこの負の電圧の継続時間は、表示 装置への応用に従って指定することができる。

【0023】図4は、本発明の回復回路のブロック線図である。図4に示されているように、TFTガラス基板10の上に、薄膜トランジスタ12が沈着される。温度センサ14、ダイオード・センサまたは抵抗器センサが、基板10の中に示されている。これらのセンサは、基板10の上に直接に沈着することができる、または、センサが基板10に隣接するように表示装置の中で取り付けることができる。電圧発生器回路16がTFT装置12に接続される。タイマ、温度センサ、および検出回路18が温度センサ14に接続され、および、電圧発生器回路16の動作を制御するために、タイマ、温度センサ、および検出回路18が電圧発生器回路16に接続される。

【0024】TFT装置12が用いられる時、検出回路 18への指示を行うために、回路20が備えられる。回路20は、通常は開いているリレー22と、オン/オフ・スイッチ24とを有する。スイッチ24がオンにな時、通常は開いているリレー22が閉じる。それにより、検出回路18はタイマを作動させることが可能になり、LCD表示装置の使用を判断することを開始する。また、検出回路18は、リレー22が開いている時を検出する。リレー22が開いていることを検出回路18が検出する時、LCD表示装置がオフ状態あることを検出する時にのみ、回路16はTFT装置12のゲートに電圧 V_g を送る。それにより、LCD表示装置がオン状態ある期間中、 V_g により生ずるシフトとは反対の方向に、 V_t hをシフトさせる。

BEST AVAILABLE COFY

【0025】本発明を使用する際、アモルファス・シリコン・トランジスタ12のゲートに加えられる電圧 V_g は、LCDがオフ状態にある時にはいつでも、電圧閾値シフトを常に相殺するように、固定された時間間隔の間および固定された大きさで、単に加えることができる。

【0026】本発明の新規な方法は、LCD表示装置がオフ状態にある時を検出する段階を必要とし、および、LCD表示装置がオン状態にある期間中に起こる閾値電圧シフトを回復するために、それらがオフ状態にある期間中にのみTFTトランジスタのゲートに負電圧を加える段階を必要とする。この方法はまた、LCD表示装置のオフ状態の期間中、予め定められた時間間隔の間、TFTトランジスタのゲートに一定値の負電圧を加える段階を有する。

【0027】また別の実施例による方法ではさらに、予め定められた時間間隔の間、TFTトランジスタのゲートに下記の方程式による負電圧を加える段階を有する。

[0028]

[数2] $\triangle V_{th} = A$ exp (-Ea/kT) (log t) $\alpha V \beta$

【0029】このように、アモルファス・シリコンTF T装置に関連した閾値電圧シフトの回復に対し、新規な 方法と装置が開示された。特に、データ駆動回路および 走査駆動回路の中のLCD表示装置に、または、画素ス イッチング素子の中のLCD表示装置に、この装置が用 いられる時、この新規な方法と装置が応用される。この 新規な方法と装置は、LCD表示装置の中に自己発生負 電圧信号を使用し、そして、LCD表示装置がオフにな るまたは使用されていない時にのみ、この負電圧信号を アモルファス・シリコンTFT装置のゲートに送る。この方法と装置は、素子の閾値のシフトを回復し、それにより、表示装置の動作が増強され、および、表示装置の使用寿命が長くなるであろう。

【0030】けれども、さらに精巧な応用では、トランジスタ12に加えられるべき電圧Vg'の必要な大きさと継続時間をさらに精密に計算するために、基板10の温度を検出する温度センサに接続された検出回路18により、オフ状態にあるLCD表示装置への適切な電圧とその電圧を加える必要な時間とを計算することができる。このような計算は、TFT装置が比較的高い温度の下にあるHD-TV投影装置のような応用において、必要になることがある。

【0031】本発明が好ましい実施例について説明されたけれども、前記説明は、本発明の範囲が前記実施例に限定されることを意味するものではない。本発明は、前記実施例を変更または修正した実施例、および前記実施例と同等な実施例、をすべて包含するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】加えられたゲート電圧に対するTFTの閾値電 圧のシフトを表すグラフ図。

【図2】88時間の動作の後のTFTの閾値電圧のシフトを表すグラフ図。

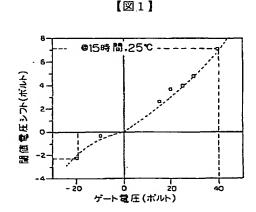
【図3】負の20ボルト電圧が16時間加えられた後の TFTの閾値電圧の回復を表すグラフ図。

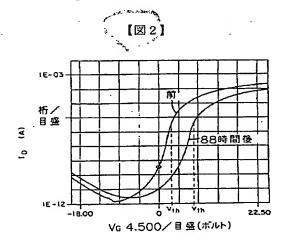
【図4】本発明により V_{th} を制御するための装置のブロック線図。

【符号の説明】

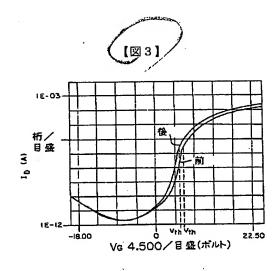
16 電圧発生装置

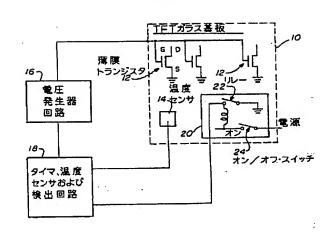
18 検出回路





BEST AVAILABLE COPY





【図4】

【手続補正書】

【提出日】平成6年1月14日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示装置の基板の上に沈着された薄膜ア モルファス・シリコン・トランジスタの閾値電圧Vth を回復する方法であって、前記表示装置がオン状態にあ る時前記トランジスタのおのおのにゲート電圧Vgが加 えられ、それにより、前記閾値電圧V_{th}が時間の経過 と共にシフトする、前記薄膜アモルファス・シリコン・ トランジスタの前記閾値電圧V_{th}を回復するための前 ゲート電圧Vgと反対の極性を有す 記方法は、(イ) る電圧Vg'を発生する段階と、(ロ) <u>前記表示装置</u> のトランジスタ<u>に対し</u>有効駆動電圧を保持するために、 前記ゲート電圧Vgにより生ずるシフトと反対の方向に 閾値電圧V_{th}をシフトさせるように、<u>前記表示装置</u>が オフ状態にある時にのみ、<u>前記表示装置</u>のトランジスタ のゲートに前記反対極性の電圧 Vg'を加える段階と、 を有する、前記方法。

【請求項2】 請求項1記載の方法において、 前記表示装置がオフ状態にある時を検出するために<u>前記</u>

表示装置に1つの回路を接続する段階を、さらに有する、前記方法。

【請求項3】 請求項1記載の方法において、

<u>前記表示装置</u>がオン状態にある時間の量を検出する段階 を、さらに有する、前記方法。

【請求項4】 請求項1記載の方法において、

前記表示装置がオン状態にある時の<u>前記表示装置</u>の基板 の温度を検出する段階を、さらに有する、前記方法。

【請求項5】 請求項1記載の方法において

<u>前記表示装置</u>がオン状態にある時間の前記量に比例した 大きさで前記電圧 V_g を発生する段階を、さらに有す る、前記方法。

【請求項6】 請求項4記載の方法において、

<u>前記表示装置</u>がオン状態にある時間の前記量に比例しか つ<u>前記表示装置</u>がオン状態にある時の<u>前記表示装置</u>の温 度に比例した大きさで前記電圧Vg[/]を発生する段階 を、さらに有する、前記方法。

【請求項 7 】 請求項 1 記載の方法において、 予め定められた時間<u>の間</u>、かつ、予め定められた大きさ で、<u>前記表示装置</u>トランジスタに電圧 V_g を加える段 階を、さらに有する、前記方法。

【請求項8】 請求項1記載の方法において、

電池電源で電圧Vg′を発生する段階を、さらに有する、前記方法。

【請求項9】 請求項1記載の方法において、前記トランジスタが、前記表示装置の基板の上に、データ駆動装置 (列駆動装置) と、セレクト駆動装置 (行駆動装置) と、画素素子と、トランジスタとを有する、前記方法。

【請求項10】 請求項4記載の方法において、<u>前記表示装置基板</u>の温度を検出する前記段階が

<u>前記表示装置</u>の基板の上に温度センサを備える段階を、 さらに有する、前記方法。

【請求項11】 請求項4記載の方法において、<u>前記表</u> <u>示装置</u>の温度を検出する前記段階において

前記表示装置の基板に隣接して温度センサを備える段階 を、さらに有する、前記方法。

【請求項12】 請求項11記載の方法において、前記 温度センサが、熱電対センサと、ダイオード・センサ と、抵抗器センサとを包含するセンサ群から選定された センサである、前記方法。

【請求項13】 表示装置の基板の上に沈着された薄膜 アモルファス・シリコン・トランジスタの閾値V_{th}を

BEST AVAILABLE COPY

回復するための装置であって、前記表示装置の使用中に前記トランジスタの各々にゲート電圧 V_g が加えられ、それにより、時間の経過と共に前記閾値電圧 V_{th} が増大する、前記閾値を回復するための装置は、

<u>前記表示装置</u>が使用されていない時を検出するために<u>前</u> 記表示装置に動作可能に接続された検出装置と、

前記表示装置が使用されていない時、ゲート電圧Vgと 反対の極性の電圧Vg'を発生するために前記検出装置 に動作可能に接続された電圧発生装置と、を有し、かつ。

前記表示装置のトランジスタに対し有効駆動電圧を保持するために、前記表示装置が使用されていない時にのみ、時間の経過と共に閾値電圧 V_{th} を減少させるために、前記表示装置の前記トランジスタのゲートに前記電圧 V_{g} を加える、前記閾値電圧 V_{th} を回復するための装置。

【請求項14】 請求項13記載の装置において、 <u>前記表示装置</u>が使用されている時間の量を検出する装置 を前記検出装置が有することと、

<u>前記表示装置</u>が一定の時間の間使用されないでいる時にのみ、かつ、<u>前記表示装置</u>が使用された時間の量に比例する大きさで、前記電圧 V_g が前記トランジスタのゲートに加えられることと、をさらに有する、前記装置。

【請求項15】 請求項14記載の装置において、 <u>前記表示装置</u>の使用の期間中<u>前記表示装置</u>の温度を検出 する装置を前記検出装置が有することと、

<u>前記表示装置</u>が使用されている期間中、一定の量の時間の間、および、<u>前記表示装</u>置の温度に比例する大きさで、前記電圧 V_g が加えられることと、をさらに有する、前記装置。

【請求項16】 請求項15記載の装置において、前記 温度検出装置が<u>前記表示装置</u>の基板の上に沈着された温 度センサを備えた、前記装置。

【請求項17】 請求項15記載の装置において、前記 温度検出装置が<u>前記表示装置</u>の基板に隣接して配置され た温度センサを備えた、前記装置。

【請求項18】 請求項17記載の装置において、前記 温度センサが熱電対センサと、ダイオード・センサと、 抵抗器センサとを包含するセンサ群から選定されるセン サである、前記装置。

【請求項19】 <u>請求項1記載の装置において、液晶表示装置の基板の上に薄膜トランジスタを沈着する段階を</u> 更に有する、前記方法。

【請求項20】 <u>請求項13記載の装置において、前記表示装置は液晶表示装置である、前記装置。</u>

フロントページの続き

(72)発明者 ディ - チュング フ 台湾,シンチュ シェイン,パウサング カウンティ,シュング - シィ ビレッ ジ、153-1 4エフ

BEST AVAILABLE COFY